IOURNAL OF WUXI UNIVERSITY OF LIGHT INDUSTRY

氢在活性共沉积 Pt/Co 电极上的析出

郑秋容 (无锡轻工大学,无锡,214036)

黄海涛 (University of ST Andrews, ST Andrews, Fife ky16 9ST, UK.)

沈培康 (厦门大学,厦门,361005)

摘要 研究了在用活性沉积方法制备的 Pt/Co 电极上的析氦反应。在室温下负载 量为 10mg/cm² 的 Pt/Co 在 7mol/L KOH 溶液中以 1A/cm² 电流密度析氢的过电 位小于 150mV. 初步研究发现 Pt/Co 电极用表面薄层 Nafion 膜修饰能大大提高 其使用稳定性。

主题词 氢过电位;电极;铂;钴

中图分类号 O646.541

0 前 言

析氢反应是电化学工业中最基本的一种反应,也是耗电最大的一种反应。降低能量的消 耗关键要降低析氢反应的过电位。析氢反应在固体电极上是一种非均相吸附反应,其反应速 度极大地依赖于电极的物理性质。因此,开发高性能析氢电极的方法除了选择高交换电流密 度,低塔菲尔斜率的材料外,还要优化电极的结构和增加比表面积。

镍基电极是研究得最为广泛的一种析氢材料,它在碱性溶液中有很高的稳定性,而且价格相对比较便宜。但是,镍对析氢反应具有中等过电位。铂虽具有最高的活性,但它的昂贵价格限制了它的实际应用。因而,利用尽量少的铂制备成多孔高比表面电极是一种切实可行的方法。

利用活性电沉积技术(即在沉积过程中不断通氧气,使氧参与还原并沉积形成氢氧化物)所制备的钴电极具有比表面积非常大,孔隙率很高,由大小不同的孔组成交错网络结构^{1,2]}。作者主要利用这一技术沉积,用铂修饰的钴电极,旨在进一步提高钴电极在碱性溶液中析氢反应的性能。

1 实 验

Pt/Co用活性电沉积方法制备在面积为 0.5cm² 的 60 目镍网上,沉积前镍网在稀盐酸中用超声波清洗 20min,然后用蒸馏水冲洗、干燥。以钻片(99.5%)为阳极,在不同铂氯酸浓

收稿日期: 1995 06 17

度的 0.25mol/L CoCl₂ 的溶液中,以 20mA/cm² 的电流密度,并以 100ml/min 的速度连续 通氧气,在室温下进行沉积。

Pt/Co电极对析氢反应的性能以恒电位方式在 7mol/L KOH 溶液中,分别在 18 C和 80 C下表征。电解池以铂作辅助电极,Hg/HgO 为参比电极。鲁金毛细管尖端与研究电极之 间的欧姆降用断电流法进行校正。所用化学药品均是分析纯,溶液用二次去离子水配制。

2 实验结果与讨论

2.1 Pt/Co电极在碱性溶液中的循环伏安特性

图 1 表示新鲜制备的 Co 和 Pt/Co 电极在 7mol/L KOH 溶液中的循环伏安图。扫描速度为5mV/S,电位选择在析氢和析氧之间。两种电极分别在0.25mol/LCoCl₂和0.25



图 1 活性电极循环伏安图

(a) 活性电沉积 Pt/Co 电极
(b) 活性电沉积 Co 电极
(7mol/L KOH 溶液中的循环伏安图。扫描速度为 5mV/s,温度 18 C)

mol/L CoCl₂+1mmol/L 铂氯酸溶液中以 20mA/cm² 恒电流并以 100ml/min 通氧气沉积 30min. 扫描前电极在一0.93V(相对于 Hg/HgO 参比电极)预极化 0.5h. 钴电极显示在一 0.55V 和 0.26V 有两个阳极峰(图 1b),这分别属于吸附态 Co(OH)形成的氢氧化钴层和 Co(OH)₂的进一步氧化^[3]。当电位扫描至 0.6V 时,析氧开始,在约 0.04V 处的阴极峰与 0.26V 的阳极峰有关。对于 Pt/Co 电极(图 1a)第二个峰从 0.26V 移到约 0.15V 处,而且在 0.4V/0.3V 处有一对氧化还原峰,这对峰在铂黑电极上同样观察到^[4,5],解释各异,本文不 对此过多阐述。根据能斯特公式计算 PtO/Pt 对在 7mol/L KOH 溶液中的电位为 0.056V.因此,在 0.15V 处的峰可能是 Pt 和 Co(OH)₂ 氧化峰的重叠,峰值的降低是因为 Pt/Co 电极的负载量低于纯 Co 电极,从图上还可看到,在 Pt/Co 电极上析氢较早开始,表明活性的 明显提高。

2.2 Pt/Co 电极的析氢性能

Pt/Co 电极(电极沉积物的总重量为 10mg/cm²)及活性电沉积 Co 电极(13.6mg/cm²)

在室温下的稳态析氢性能见图 2. 很明显,Pt/Co 电极的活性比 Co 电极要高得多。文献[3] 报道,活性电沉积 Co 电极(93mg/cm²) 在与本实验相同条件下当电流密度为 1A/cm² 的析 氢过电位为 0.362V. 而 Pt/Co 电极 (10mg/cm²)只有 0.148V. 图 3 比较了在含不同铂氯 酸浓度溶液中制备的 Pt/Co 电极分别在 18 C和 80 C下以 300mA/cm² 恒电流析氢时的过 电位。最好的数据在80 C时析氢过电位仅80mV,明显优于在铂电极上的数据(50 C为 0.32V,100 C为 0.16V)^[4].



(Pt/Co 电极在含 0.25mmol/L 铂氯酸溶液中制备)

图 4 为活性电沉积 Co 电极和 Pt/Co 电极在 18 C时的典型塔菲尔曲线。纯 Co 电极的 塔菲尔曲线显示单一线性区,斜率为 69mV,与报道的数据相当^[3]。析氢反应在各种不同电 极上表现为不同的塔菲尔斜率、交换电流及 pH 依赖性,这是由于析氢反应包含有特征吸附 的中间物。对于周期表中第八族金属和铂系金属电极,有两种反应机理已被接受。其中 Volmer-Tafel 机理认为析氢反应由氢的电化学吸附步骤和化学脱附步骤所组成;

$$H_2O + e^{-} + M \Longrightarrow M - H + OH^{-}$$
(1)

(7mol/L KOH 溶液)

$$2M-H \longrightarrow 2M + H_2 \uparrow$$
 (2)

式中M代表固体金属原子。而Volmer-Heyrovsky机理认为在氢的电化学吸附步骤 (1)后接着是氢的电化学脱附:

 $M-H + H_2O + e^{-} \longrightarrow M + H_2 \uparrow + OH^{-}$ (3)

反应机理取决于 M-H 键的强度。Trasatti^[6]提出铂系金属具有中等强度的 M-H 键 和高交换电流密度; 而铁系金属具有较低的 M-H 键强度和中等交换电流密度。铁系金属 在碱性溶液中的典型塔菲尔斜率为 100~130mV^[7,8],表明步骤(1)是速度决定步骤。在活性 电沉积 Co 电极上斜率变小的原因可能是由于其高比表面积,对于气体析出反应,多孔电极 结构是非常有意义的。因为交换电流密度可以随电极比表面积的增加而提高。

然而,在 Pt/Co 电极上显示两个线性区,低电位区的斜率为 21mV,高电位区为 113mV. Tilak 等人^[7]观察到铂电极在15%NaOH/17%NaOH 溶液中(95 C) 也呈现两个线 性区,斜率分别为 65mV 和 170mV,表明步骤(3)为速度决定步骤。Pt/Co 电极的塔菲尔斜 率特别低,说明微量铂的存在进一步增加了活性电沉积 Co 电极的催化活性,而且活性电沉 积得到的高比表面积使得催化剂的利用率大大提高。



饰后的电极,内阻有所增加。在同样的电流密度下极化,其欧姆降显然略高一点。

3 结 论

利用活性电沉积技术可以制备含有微量铂、具有高催化活性的 Pt/Co 电极,主要是这 种方法制备的电极具有大小孔洞,结构合理的高比表面积,使少量共沉积的铂得到充分利 用,同时铂的存在也提高了其催化活性。

从实际应用考虑,电极的寿命长短是非常重要的指标。利用薄层 Nation 膜对电极表面 修饰大大减少了电极的衰变性能,这为提高电极稳定性提供了新的途径。

参考文献

- 1 Tseung A C C, Jiang S P, Chen Y Z, et al. Sei. Letters, 1990,9:1294
- 2 Jiang S P, Chen Y Z, You J K, et al. J. Electrochem. Soc. ,1990,137:3374
- 3 Jiang S P, Tseung A C C. J. Electrochem. Soc. ,1991,138:1216
- 4 Ogata Y, Koide H, Yasuda M Y, et al. Proc. of the Symposium on Perormance of Electrodes for Industrial Electro chemical Processes, 1989,89(10):185
- 5 Kannan A M, Shukla A K, Sathyanarayana S. Bull. Electrochem. ,1990,6:273
- 6 Trasatti S, Electroanal J. chem. , 1972, 39:163
- 7 Tilak B V, Ramamurthy A C, Conway B E. Proc. Indian Acad. Sei. (Chem. Sei.), 1986, 97; 395
- 8 Miles M H, Kissel G, Lu P W T, et al. J. Electrochem. Chem. 1976,123:332
- 9 Jiang S P, Tseung A C C. J. Electrochem. Soc. ,1990,137;3381
- 10 Jiang S P, Tseung A C C. J. Electrochem. Soc. ,1990,137;3387
- 11 Bidan G, Ehui B. J. Chem. Soc. , Chem. Commun. , 1989. 1568
- 12 Shen P K, Tseung A C C. J. Mater. Chem. ,1992,2:497

Hydrogen Evolution on Reactively Co-deposited Pt/Co Electrodes

Zheng Qiurong(Wuxi University of Light Industry, Wuxi, 214036)Huang Haitao(University of St Andrews, St Andrews, Fife KY16 9ST, UK.)Shen Peikang(Xiamen University, Xiamen, Fujian, 361005)

Abstract The hydrogen evolution on reactively co-deposited Pt/Co electrodes in 7mol/L KOH solution has been studied. For a reactively co-deposited Pt/Co electrode (loading: $10mg/cm^2$). the measured over-potential for hydrogen evolution was less than 150mV at room temperature and $1A/cm^2$ current density. Preliminary study showed that and the modification of Pt/Co electrode by a thin Nafion film on the surface can greatly increase the operating life of the electrode.

Subject-words Hydrogen overpotential: Electrodes: Platimun: Cobalt